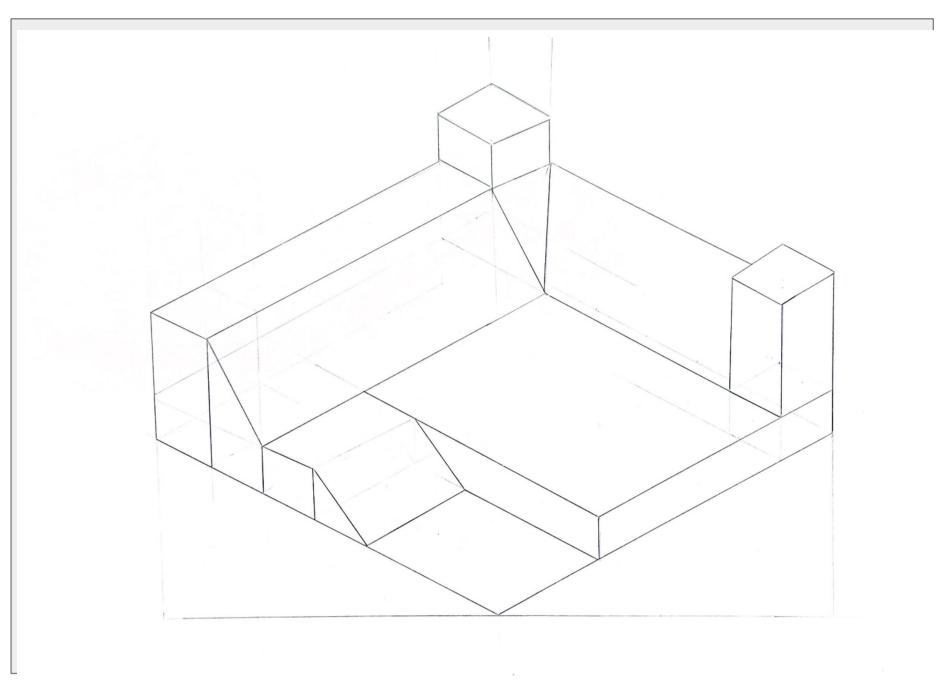
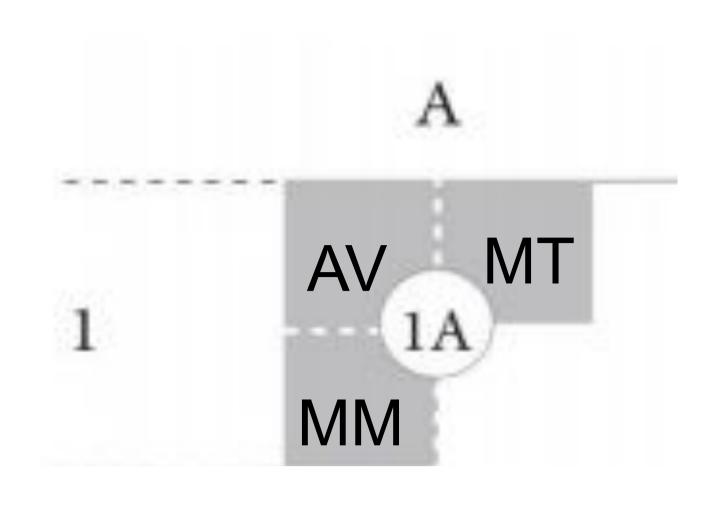
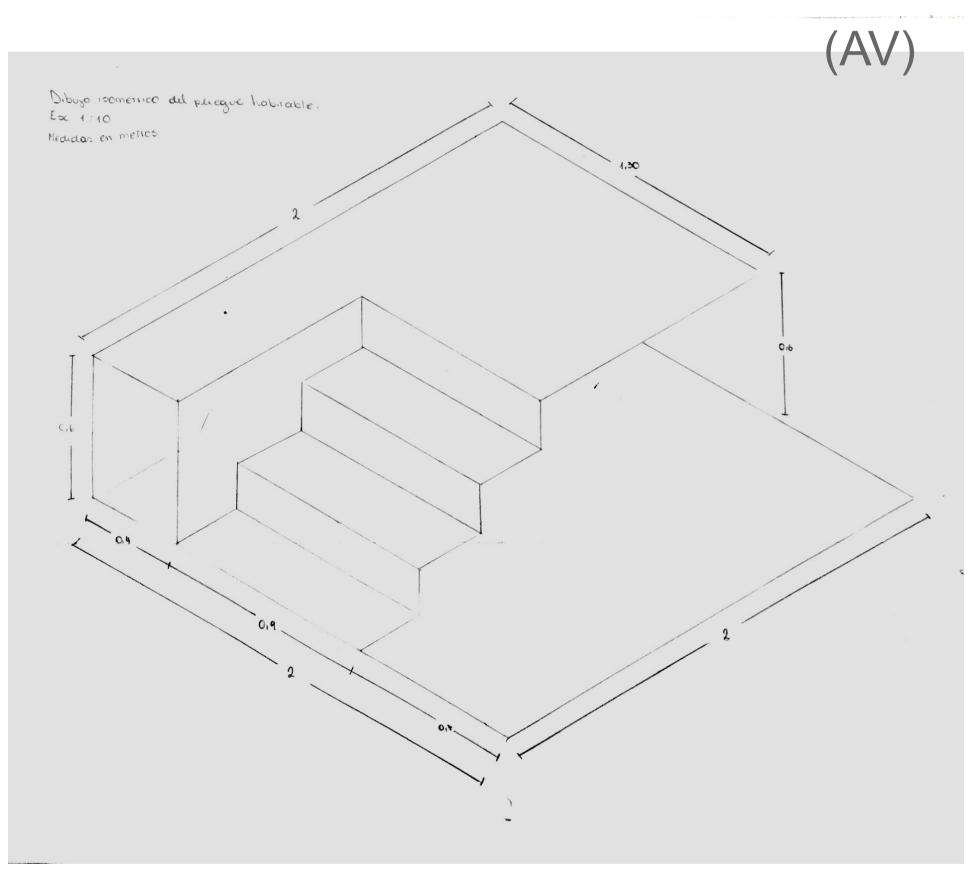
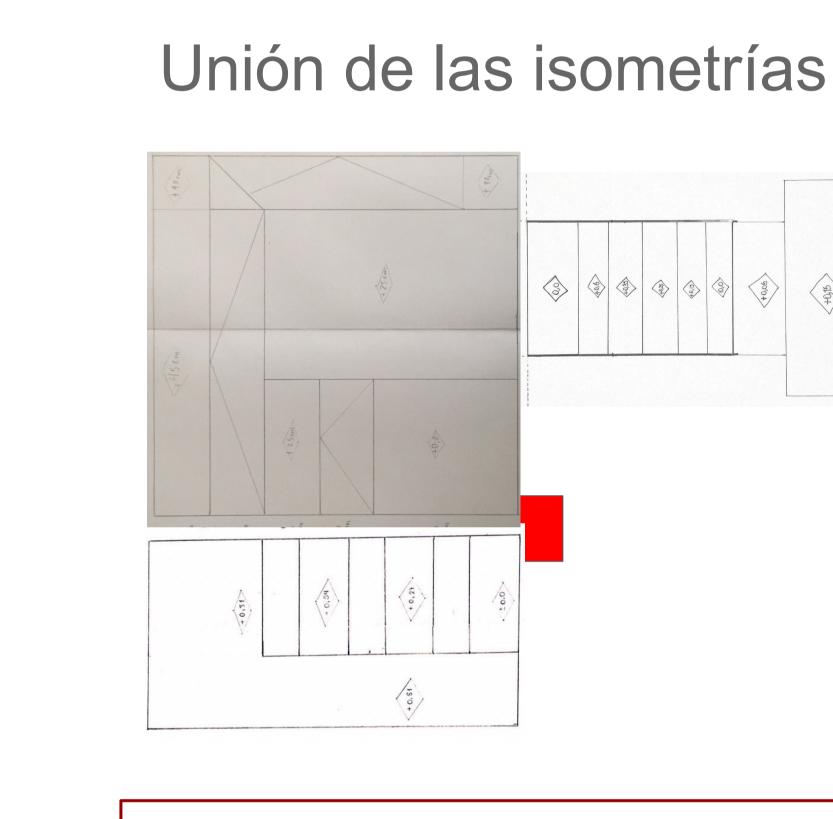
Reposo acogido en una extensión por una diagonal envolvente

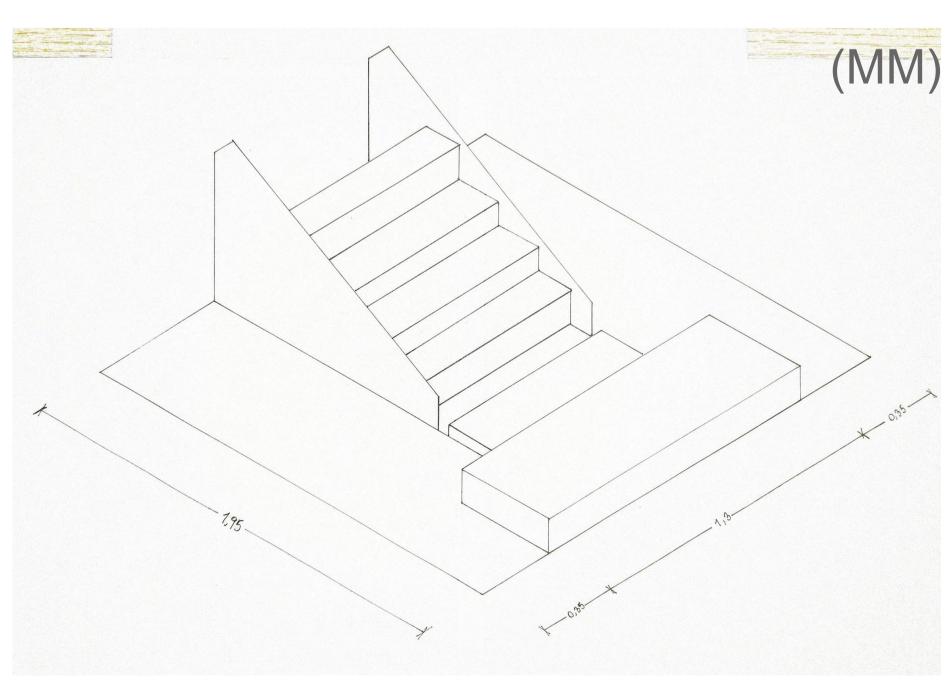
Isometrías Bases











Nombres espaciales:

AV) Encause a Diagonal envolvente

(MM) Reposo en la profundidad extendida

(MT) Inclinaciones diagonales en estancia de reposo

<u>(MT)</u>

Proceso escrito:

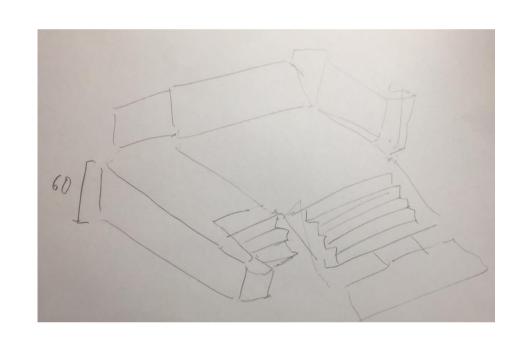
Las proposiciones individuales, fueron unidas y modificadas en función al calce apropiado para el habitar. Una plataforma lisa se crea en la superior, con dos escaleras a los costados, que unen la llegada a la estadía.

La proposición central (AV), es el punto de unión de la forma final. En ella se hacen las modificaciones principales. La planta central se eleva en 25 cm para unirse a las escaleras de llegada (pliegue de MT), que miden 60 cm de alto. Además, fue eliminada la rampa lateral de este pliegue (AV) para poder formar un plano liso en la superior.

En el pliegue del segundo cuadrante (MT), la escalera fue ampliada en lo ancho, 15 cm para que quede en 95 cm al igual que la plataforma superior (AV).

Los escalones de ambas proposiciones laterales (MT y MM) fueron disminuidos para que midan lo mismo, (15 cm de contrahuella), y lleguen a los 60 cm de altura total.

El reposo denota en lo alto de la proposición ya que se ve envuelto por una gran diagonal que lo rodea, este además, se encuentra rodeado por dos elevaciones que se focalizan hacia una extensión mayor.



Boceto esquemático final

